半导体物理

课后作业07参考解答

主讲人: 蒋玉龙

微电子学楼312室,65643768

Email: yljiang@fudan.edu.cn

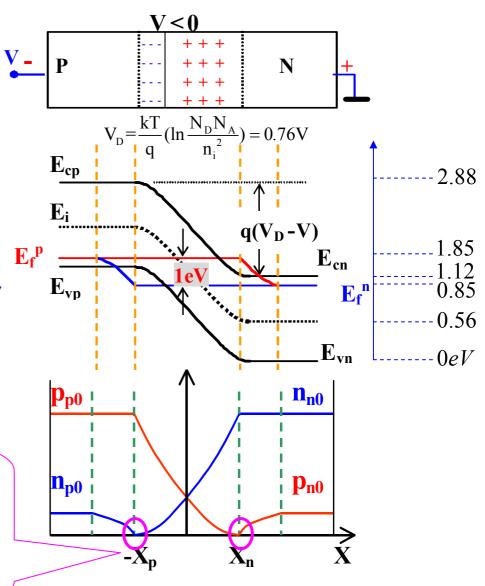
http://10.14.3.121

1、已知室温下Si的pn结中各区掺杂浓度如下: N_A = 1E18/cm³, N_D =1E15/cm³。

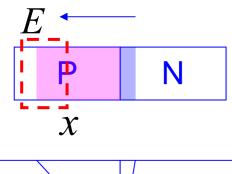
(1) 画出反向1V情况下,该pn结对应的能带图(假设半导体中性区足够厚,以N型区价带顶作为能量零点,标出各个能级的具体能量值)

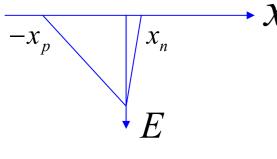
(2) 简单说明理想情况下反向电流对电压为什么不敏感。

反向电流来源于少子从体内向耗尽区边缘的扩散电流,该电流大小取决于耗尽区边缘处的少子浓度梯度,而很小的反向电压就可以使该处的少子浓度近乎为零,这样即使反向电压再增加,该处少子浓度梯度对反向电压也不再敏感了。



2、有一个锗pn结,其p区掺杂浓度N₄与n区掺杂浓度N□存在 $N_D = 100N_A$ 的关系。其中 N_A 的大小相当于一亿个Ge原子中有一个 受主原子。利用高斯定理计算室温下该pn结的接触电势差。





$$V_{D} = \frac{1}{2}(x_{n} + x_{p})|E(0)|$$

$$= \frac{1.01x_{p}}{2} \cdot \frac{qN_{A}x_{p}}{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}} \approx \frac{qN_{A}x_{p}^{2}}{2\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}} \qquad V_{D} = \frac{1}{2}(x_{n} + x_{p})E(0)$$

一维体系近似,建立如图所示坐标系, 以p区为例,做红色高斯包络面

$$E(x) = \frac{\sigma}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = -\frac{qN_A(x_p + x)}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$

$$E(0) = -\frac{qN_A x_p}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$

同理可得n区电场

$$E(x) = -\frac{\sigma}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = -\frac{q N_D(x_n - x)}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = -\frac{q N_D x_n}{\varepsilon_r \varepsilon_0}$$

$$E(0) = -\frac{qN_A x_p}{\mathcal{E}_r \mathcal{E}_0}$$

$$= -\frac{qN_D x_n}{\mathcal{E}_r \mathcal{E}_0}$$

$$\downarrow N_D = 100N_A$$

$$x = 100x$$

$$V_{D} = \frac{1}{2}(x_{n} + x_{p})E(0)$$

3、一个硅pn结二极管具有下列参数: N_D =1E16/cm³, N_A =5E18/cm³, τ_n = τ_p =1 μ s,二极管面积A=0.01cm²。设结两边的宽度远大于各自少子的扩散长度。求室温下正向电流为1mA时的外加电压。设p区 μ_n =500cm²/V·s,n区 μ_D =180cm²/V·s。

已知电子和空穴的迁移率,根据爱因斯坦关系可求得扩散系数为:

$$D_n = \frac{kT}{q}\mu_n = 0.026 \times 500 = 13cm^2 / s; D_p = \frac{kT}{q}\mu_p = 0.026 \times 180 = 4.68cm^2 / s$$

则扩散长度为:
$$L_p = \sqrt{\tau_p D_p} = 2.2 \times 10^{-3} cm$$
 $L_n = \sqrt{\tau_n D_n} = 3.6 \times 10^{-3} cm$

又知:
$$I = I_s \left[\exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right]$$
 $I_s = A \left(\frac{qD_p n_i^2}{L_p N_D} + \frac{qD_n n_i^2}{L_n N_A}\right)$

由电流电压方程 $I=I_s(e^{\frac{V}{0.026}}-1)$

$$\Rightarrow$$
 V = 0.026•ln($\frac{I}{I_s}$ +1) =0.61V

4、一个pn结电容器,其反向2V时的电容为200pF,求反向多大电压下其电容为100pF?设 V_D =0.85 V_S

势垒电容表达式为:
$$C_T = A[\frac{\mathcal{E}_0 \mathcal{E}_r q}{2(V_D - V)} \frac{N_A N_D}{N_A + N_D}]^{1/2}$$

$$\frac{C_{T}(-2V)}{C_{T}(x)} = \frac{A\left[\frac{\mathcal{E}_{0}\mathcal{E}_{r}q}{2(V_{D}+2)} \frac{N_{A}N_{D}}{N_{A}+N_{D}}\right]^{1/2}}{A\left[\frac{\mathcal{E}_{0}\mathcal{E}_{r}q}{2(V_{D}-x)} \frac{N_{A}N_{D}}{N_{A}+N_{D}}\right]^{1/2}} = \left(\frac{V_{D}-x}{V_{D}+2}\right)^{1/2} = \frac{200}{100}$$

x = -10.55V

故知当加上10.6V的反向偏压时,能使电容减小到100pF。